PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-090573

(43) Date of publication of application: 30.03.1990

(51)Int.Cl.

H01L 31/04

H02J 1/00

H02.J

(21)Application number: 63-194704

(71)Applicant: AMERICAN CYANAMID CO

(22)Date of filing:

05.08.1988

(72)Inventor: COHEN MARSHALL J

(30)Priority

Priority number: 87 83529

Priority date : 07.08.1987

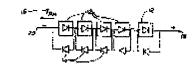
Priority country: US

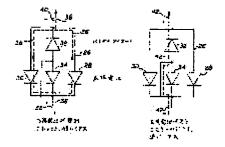
(54) MONOLITHIC SOLAR BATTERY AND BYPASS DIODE SYSTEM

(57)Abstract:

PURPOSE: To contrive reduction in production cost, simplification and weight reduction by a method wherein the terminal of an n-type bypass diode is coupled to the output of a p-type solar battery, and the terminal of a p-type bypass diode is coupled to the n-type zone of the solar battery.

CONSTITUTION: When a solar battery is irradiated with the rays of the sun, a current is generated on the part of solar batteries 28 and 30, and the current is allowed to flow from a terminal 38 to a terminal 40 as shown by a broken line. The voltage on the terminal 40 is negative against the voltage on the terminal 38. When the light to the solar battery is interrupted, a current is not generated on the main part of the solar batteries 28 and 30. The current shown by the broken line 42 is allowed to flow to a solar battery 26 by the other battery in a series of solar batteries.





When there is no bypass diode 32, the solar batteries 28 and 30 are inversely biased, a reverse breakdown is generated, and there is a possibility of giving permanent damage to the batteries. When the bypass diode is arranged, the current is allowed to flow along the path indicated by the broken line, and no trouble is occurred to the light-blocked battery 26.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Ø 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平2-90573 ☞ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 @公開 平成2年(1990)3月30日

H 01 L H 02 J

8834 - 5 G 306

H 01 L 31/04

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全9頁)

会発明の名称 モノリシック太陽電池及びバイパス・ダイオード・システム

> ②特 麵 №63-194704

御出 顧 昭63(1988) 8月5日

@1987年8月7日@米国(US)@83529 優先徽主媛

ミド・カンパニー

愈発 朔 者 マーシャル・ジエイ・ コーエン

アメリカ合衆国ニュージヤージイ州08691 ロビンズビ

ル・エルスワースドライブ 6

類 人 アメリカン・サイアテ

アメリカ合衆国ニュージヤージイ州07470ウエイン・ワン

サイアナミドブラザ(番地なし)

例的 理人 弁理士 小田島 平吉

! [発明の名称]

モノリシック太陽電池及びパイパス・ダイオー ド・システム

2 [特許請求の範囲]

1. 電気的に臨列に認合された模数のモノリシッ **火保護太陽電粒からなる保護太陽電池システムで** あって、

各款モノリシック保護太陽電池は、

- (a) n 形に比ガリワム半導体物質の下層と、
- (b) p ~ n 聚合太陽電池を形成するための、酸 n 形限の上に重なるp 形と化ガリウム半導体物質 の潜とし
- (c) それぞれ、取り形型および数り形層に結合 された第1及び第2の基準性因力学験と、
- (a) 彼の形層に延びも問題によって漱り形層の 小額隊をアイソレーションする手段と、
- (e) バイパス・ダイオードを形成するための、 p形物質の核小領域において放り形層の上に重な

- (1) 酸パイパス・ダイオードの n 形物質を抜部 2の導電性出力平段に結合する第1のメタライズ された薬萬性怪路手酸と、
- (g) 酸パイパス・ダイオードのD形物質をE形 物質の数下層に結合する第2のメタライズされた 導電性循路手段と、

からなる保護火圧電池システム。

- 2. (a) 郷しの確性形の半導体物質の第1下 履と、
- (b) p n 接合太陽 電面を形成するための、数 第1層の上に直なる第2の振控形の単派序務質の 館2層と、
- (c) それぞれ、鉄綿し及び葉2単導学費に結合 された第1及び第2の導電性出力手段と、
- (4) 政第 | 層に延びる四部によって放落2層の 小級蛇をアイソレーションする手段と、
- (e)バイバス・ダイオードを形成するための、

親小療験において数第2番の上に誰なる数準1の 種性形の半導体物質と、

特開平2-90573(2)

の半導体物質を該部2の毒電性出力季段に結合す るメクライズされた導電性径盤手敷と、

(ま) 酸パイパス・ダイオードの第2の艦性形の **挙導体物質を該下層に結合するメクライズされた** 薬電性手段と、

からなるモノリシック気護太陽電池。

3. 第1の無性形の半導体物質の第1層を形成 する段階と、

p - n 被合太陽電視を形成するための、該語 E 類の上に重なる第2の医性形の半非体物質の第2 層を形成する段階と、

政第2層の小領域において験第1の基性形の挙 事体物質の性加測を形成する段階と、

核付加欄が位置する核小領域の回りに完全に貼 びかつ観察り滑に延びる凹端を形成するために、 半導体物質の鉄錦2階の一部分を輸出することに より、バイバス・ダイオードもアイソレーション させかつ形成する段階と、

駿第2曜に結合された金属性出力群電学機を与 える段階と、

陽電池からの出力光電旅は、無虧されない太陽電 敵ダイオードに残し、「遊」方向又は通常非導語 方向にあることが注目される。光を進られた太陽 電磁を電影が変れるとき、その太陽電池は逆路服 点にもたらされ、しばしばそれ以降の挫骸の劣化 の原因となる。この問題は、ヒ化ガリウム太陽電 進に関して特に葆刻である。火陽電池を保護する ために、逆方向のパイパスとダイオードが太陽電 **曲ダイオードと並列に配線される。太陽電池が光** を違られるとき、医死諸会された一続きの太陽電 むにおける他の太難電池からの光電流は、磁方向 にてバイパス・ダイオードを観れ、こうして光も 端られた太陽電池を保護する。もちろん、太陽電 私が光を遮られないとき、パイパス・ダイオード は、遊パイナスされ、そして薄れ電流が低い無り 無視される。

別類のパイパス・ダイオードが、一般に、この 目的を建蔵するために使用され、しばしば養展、 複雑さおよび直量における受容しがたい増大を捌

該パイパス・ダイオードの該付加層から、該阻 部の表面を横切り数金属绘出力導電布数に延びる 絶縁材料の層を形成する紋器と、

鉄絶縁材料の上に重なるメタライズされた連携 履により、歐パイパス・ダイオードの跛行協層を 該出力導電学段に結合する段階と、

メタライズされた導電層により、放バイバスト ダイオードの鉄邦を開を半導体能質の放射し難に 結合する段階と、

からなるモノリシック保護太陽電池を形成する方 油。

3 (発明の評解な説明)

本発明は、太陽電池システムに関する。

太陽電池システムの応用に対して、太陽電池は、 道常、直列の一続をにて組み立てられ、それから パネル状に集められる。直列組合された一続きの 太陽電池における僧々の太陽電池が、光を這られ ても、→終まの太陽電池の残りが照射される阻は、 光電器は、なお、光の進られた太陽電拍を抱れな ければならない。この点において、照射された太

上記の形式の配置を記載する論文は、R.M. ダイアモンドとB、D、スティールにより、「無 使ダイオードを得する次陽電池アレイ」と騒され、 そして1、F、フォゲールとD、A、ナットによ り顔集された『太陽電池』と題する書籍(ゴルデ ン及びブリーチ・サイアンス・パブリッシャー社、 12 ブルームズベリウェイ、ロンドンW.C. 」、美国、1971年)に記載されている。この 論文において記載されたように、パイパス・ダイ オードは、シリコン太陽電池の裏部に別値に超み 立てられたという点において「一体化」であった が、回路に別々に配載されなければならなかった。

ヒ化ガリウム太陽電池を作製するための益衡と 方法にさらに一般的に関係する論文は、さらに、 次を会む。

- (1)「GaAs米路電池生産の概要」、Y.C. M - イュー他、I. B. C. E. C. . 1984
- (2) 「GaAa太陽家園のためのマンテック。

野勝平2-90573(3)

アイ・シャーンとW、ポープ、1、E、E、E。 光起電性専門家会職、1987年5月6日~10 日、ニューオーリンズ、ルイジアナ州、において

(3)「ヘテロ構造GRAS/Go太陽電池が、 R、K、モリス、K、I、シャーン他、ILE、 E. E. 光超電號専門家会職、1987年5月6 日~10日、ニューオーリンズ、ルイジアナ州、 だおいて提出

こうして、太陽電池アレイにおいてパイパス・ ダイオードを使用することが頑ましいが、別個の 離散的パイパス・ダイオードの使用は、太陽電面 パネル・アセンブリを非常に複雑にすることが能 識された。また、上記の(1)の論文において能 載されたように、別側の結雑を必要とする「一体 化」ダイオードの使用は、潤一の不都含を存する。 従って、本発明の主な目的は、前述の不都合を 回避するモノリンックな実際電池及びバイバス・ ダイオード構成を遊供することである。

水発明の特定の例示宛施機様により、光の照射

イソシーションされ、そして反対の概性形を有す る学事体物質が、バイパス・ダイオーギを形成す るために、小さな毎の頂切において形成される。 絶縁と金属化のための集襲座路折印投附が使用さ れ、バイバス・ダイオードの外値関域を半導体物 質の第1層からの太陽電池の出力に結合する。そ して単導体物質の他の板性を有するバイバス・ダ イオードの内側領域を反対の複雑形の下循環の太 職電池半導体物質に結合する。

ちなみに、太陽又は照射派に置する米線体層は、 パイパス・ダイオードの一部分を彫成する、外側 が透明又は半透明の半導体層を含む複合層である ことが決負される。

以下に、ヒ化ガリウム太陽電池に窮遅して製造 プロセスを跨細に影撃する。器々の太陽電路は、 しばしば、約2cm×4cmの間線を有する次陽 匿態を形成される。そのような太鶸竜龍に対して、 バイバス・ダイオードは、約1ミリメートル角で

を受容するために提出された広いローの後合領線 を含む広い領域のヒ化ガリウム太陽電池は、太陽 電池の露出装面においてp形半導体物質を有する が、連方向パイパス・ダイオードを形成するため に、p形物質の小さなアイソレーションされた鳥 の上に京形半導体物質の行加的小側域を育する。 そして、n 形パイパス・ダイオードの端子をp 移 太陽電池の出力に結合しそしてp形パイパス・グ イオードの端子を太陽電池のヵ形ゾーンに結合す るために、集積回路金属化技術が使用される。バ オル・アセンブラを形成する顔に、太陽電池の各 々はモノリシックに保護された太陽電池であるた めに、付加的な電気的結合を行う必要がない。

本発明の広い見近により、太陽電池は、広い領 球のp-n接合を含み、単導体物質の1つの個性 を有する第1層は、入動する次語の額射を受容す るために露出又は顔を向けられ、そして反対の弦 姓を有する帯電形の錦2層は第1層の下にある。 この第1階の小さな島は、半導体物質の第1階を 通って、 男 2 層までエッチング することによりア

太陽電極徹線の0.5パーセントよりも小さい。

本発物の他の目的、特徴および利点は、以下の 詳細な説明の考察と、酢付の園園から朗らかにな るであろう。

図面を特に参照すると、第1回は、複数の大腸 電脑 L2と、 複数のパイパス・ダイオードしると を含む公知の形式の火陽電池風跡を承す。『!」 聡号18は、太陽電池12からの光電訊の方向を 後示し、その結果出力端子 1.8 は正であり、そし て出力幾乎20は食である。従って、太陽電池1 2 が太陽叉は頻似の隔射エネルギー類によって形 劇されるとき、ダイオード14は遊バイアスされ、 そして本質的に回路から外される。しかし、大鍋 尾池の1つが、たまたま光を遮られても、電流は 関連するパイパス・ダイオード14を流れ続け、 その結果、太陽電池は高い逆電流によって顕像さ れない。なお、幾つかの場合において、システム の設計者は、どの太陽電池が、特別に応じて光を

持期平2-96573(4)

備え、一方一親きの太陽電池における側の太陽電 跑は、並列組合されたバイバス・グイオードを伴 う必要がない。

第2回は、本発明の領理を示す太陽電池の機略 図であり、太陽電池が限射されるとさの電流器路 を示す。ぎらに具体的に、第2回の太陽電池28 は、太陽電池ダイネード28と30にて示された 電流失敗領域と、ダイオード34にて示された太 陽電池の一部分の上部に取り付けられ、参配書号 32にて示されたパイパス・ダイオードとを含む。 なお、第2回に優迷して、さらに詳細に示さ れるであろう。

第2関を再び参照すると、太陽電池26が機射 されるとき、電流は、参照番号23と30にて承 された太陽電池の部分において生放され、そして 端子38から端子40へと破験36にて示された ように流れる。爆子40における電法は端子38 における電圧に関して食である。

第3関は、第2図に頻略的に示されたものと何

p 形と化ガリウム 欄 6 2 は、アルミニュームの 実質的部分を含み、かつり形アルミニューム・ヒ 化ガリウムを構成するが、透明であり、モして p 関面の第4図万至第9図に関連して、モノリシック・バイパス・ダイオードを含む太陽電池の製造 に関与した政権の考察を行う。

まず、ヒ化ガリウム太陽電池をれ前体を製造する技術は公知であり、そして上記の論文に述べら

加度6 4 は、次に析出されるエピクキシャル層であり、そしてそれは、今までに作業された太陽電 他において懸常存在しないという点において對規 のものである。以下に関示されるように、潜 6 4 の小部分における物質が、モノリシック・バイバ ス・ダイオードの節波において使用される。

付随的に、関連した寸法と序さの形式の一般的な概念を与えると、太陽電池会体は、 0 . 3 ミリメートル程便の序さである。 2 5 6 は、約 0 , 0 0 6 5 センチメートル原である。 2 形半線体物質 2 5 8 は、 0 . 0 0 0 0 5 センチメートルネーターの厚さである。 2 6 0 0 0 1 センチメートルオーダーの厚さである。 そしてバイバス・ダイオードの製作において使用される頂部費 6 4 は、約 0 . 0 0 6 0 2 センチメートル原である。

第5回を参照すると、従来のレジスト被要及び エッチング・プロセスにより、項部用 8 4 の大総

特別平2-90573(5)

第6回はメサエッチ投跡を示し、領域12と? 4はエッチングにより削りとられ、戴4回におい て示されたように、関連する絵での悪を参照する ことにより、641、621と581にて示され た腰の残りの部分を含む約1ミリメートル角の身

第7回は、バイバス・ダイオードをモノリシッ ク・ベースにおける太陽電路に含む工程の1つと して適用される、2つの金属接触パッド76と? 8を加えることを示す。

第8回は、例えば墾化ケイ果から形成される、 不振導種または絶機層82を加えることを示す。

第3回は太陽電池の最終構成を示し、この場合、 パイパス・ダイオードの娘子?6は、絶難材料8 2の上に折出されたメクライズされた準電性怪路 84によって、太陽電池の出力導体86の1つに 結合される。別の以力準律80′が、第9回の宿 態に決される。さらに、メタライズされた準体を るが、導電パッド78をp形物質58~と62~ とに相互連結し、パイパス・ダイオードの回路を

費から作製され、モノリシック・バイパス・ダイ オードを備えた太陽電池は、本発明の原理により 形成される。そして他の公知の半導体処理技術、 マスキング技能、エッチング技術、拡散技術等は、 本発明の精神と範囲を逸襲することなしに、パイ パス・ダイオードを用いて、モノリシック太陽電 泊を製作するために総て使用される。第4四万盃 部分図に示されたような基板54はm形と化ガリ ウムである必要はなく、他の材料から形成される ことに注目すべきである。また、透明p形物質の ワインドー層32を省略でき、そしての形銀銭6 d ′ を磨り8に狙機に形成することができる。従っ て、本発明は、個画に示されかつ上記で記載され た実施服様に正確には刻段されない。

本差明の主なる特徴及び顛標は以下のとおりで ある。

」、電気的に直列に結合された複数のモノリシッ ク保護太陽電的からなる策護太陽電脑システムで

突皮する。

第10回は、約4センチメートルに停しい長い 剣団94と、杓2センチメートルに参しい数いす 法96を有する実際電池92の全体図である。第 10回において拡火して示された、!ミリノート ル×1ミりメートルの寸弦の小韻減98はバイパ ス・ダイオードを含む。薬電性対射 8 6 の多数の 顔の準電ラインは火腿電池を模切って延び、そし て関気的結合8月は、ダイオード98を出力事体 86の1つに根互連結することが観測されよう。 後断方向の導体 8 5 の能でからの電視は、大きな 電気的媒体100によって集められ、そしてこの 禅体】0.0から、末周電池は、閉園の整し図に設 略的に示された形式により、一枚きの太陽電池に おける隣族する太陽電池に結合される。

緯論として、前述の辞板な説明と離行の図面は、 本発展の1つの偶示の異胞態様に属することが理 解ざれよう。しかし、本島男は、上記に記載され たものとは異なる他の方法および他の構造により 実現されうる。こうして、ヒ化ガリウム以外の物

- (a)ョ形と化ガリウム半導体物質の下滑と、
- (b) p-n接合次編電池を形成するための、鉄 n 形層の上に重なるp 形と化ガリウム半導体物質
- (c) それぞれ、減り影層および減り影風に結合 された第1及び第2の導竜性自力手段と、
- (4) 敵 n 形得に延びる四部によって限っ形態の 小舸観をアイソレーションする単段と、
- (a)パイパス・ダイオードを形成するための。 p形物質の該小領域において該p形層の上に値な るヵ形学等体物質と、
- (!) 観バイバス・ダイオードの 11 影物質を設算 2の運電性以力手致に結合する第1のメタライズ された準電性極能手設と、
- (g) 取パイパス・ダイオードのよ形物質をれ形 物質の敵下層に遊合する第2のメタライズされた 導電性猛蛄手段と、

からなる保護太陽電動システム。

2、 0 形テルミニューム・ヒ化ガリウムの付加

狩問年2-90573(6)

にはなり、そして上に並なった数 n 形半導体物質は、数アルミニューム・ヒ化ガリウムから形成された p 形物質の上にある上記 1 に配載の保護太陽電池システム。

- 3. 各数太陽電池は丸形と化ガリウムの遊板を含む上記1 に記載の保護太陽電池システム。
- 4. 各族太陽電池はエピタキシャルに形成される上記1に記載の保護太陽電池システム。
- 5. 各級太陽電池は n 形と化ガリウムの数層の でに基準層を備える上記しに記載の保護水路電池 システム。
- 6. 該第2のメタライズされた専電性経路の両端部の中間において、該第2のメクライズされた 専電性経路手段を挙導体層から電気的に絶縁する ための、各該モノリシック太陽電池の表面におい て層形状の変化ケイ素維護物質も含む上記した記 数の保護太陽電池システム。
- 7. (a)第1の種性形の半導体物質の誤し下 壁と、
- (b) p n 接合太陽電池を形成するための、供

上記?に記載のモノリシック最優太陽電態。

10. 第1の基性形の半導体物質の第1層を形成する政権と、

ε − n 該合木職電池を形成するための、胰剤! 糖の上に重なる第2の選性影の差導体物質の第2 層を形成する設備と、

験第2層の小側域において鉄路!の鑑性形の半 運体物質の行加層を形成する鉄階と、

酸付加層が位置する酸小領域の回りに完全に延びかつ該部1階に延びる四部を形成するために、 手導体物質の該第2階の一部分を終去することに より、バイパス・ダイオードをアイソレーション させかつ形成する段階と、

護第2層に結合された金属性周力導電事段を与 える後階と、

数パイパス・ダイオードの数付加層から、該凹 部の表面を模切り該金属性出力線電手数に延びる 総線材料の器を形成する鉄階と、

慈語縁材料の上に重なるメタライズされた灌電

第1期の上に重なる第2の確治形の単導体物質の 第2版と、

- (c) それぞれ、 数第 1 及び第 2 半導体滑に 格会 された第 1 及び第 2 の導電短出力重要と、
- (d) 数第1 層に延びる凹部によって数第2 層の 小領域をアイソレーションする手槍と、
- (e)パイパス・ダイオードを形成するための、 抜小領域において販第2度の上に重なる放棄1の 極性形の半線体物質と、
- (1) 欧バイパス・ダイオードの政第1の運輸形の単導体物質を数第2の導電性出力手段に指令するメタライズをれた導電性提絡手段と、
- (8) 號パイパス・ダイオードの第2の選性形の 半導体物質を数下層に能合するメクライズされた 準電性手段と、

からなるモノリシック保護太陽電池。

- 8. 腋第2の鑑性形の遺跡学導体物質の付加的 ウインドー層は、学導体物質の腋跡2層の上に監 なる上記7に記載のモノリシック保護水陽電池。
 - 9. 放木縄電池はエピタキシャルに形成される

熊山力導電手数に結合する級階と、

メタライズされた帯電機により、酸パイパス・ ダイオードの戦策2階を半導体物質の販第」層に 結合する段階と、

からなるモノリシック保護本際電船を形成する方法。

4 [四面の簡単な説明]

第1回は、認列指令された太陽電池と、襲道するパイパス・ダイオードを示す回路図。

第2回は、太陽電池が脱射された、本発明の原 理を示す太陽電池及びバイパス・ダイオード配置 の概略図。

第3回は、太陽電池が光を遮られたときの電流 を示す第2回に類似する図。

第4箇乃華第9関は、本発明の原理を研示し、 バイパス・ダイオードを含むモノリシック保護太 議員他の製作における連続政策を示す図。

第10回は、パイパス・ダイオードが拡大して 派された、パイパス・ダイオードを会れて編電施

狩淵平2-90573 (ア)

12、26、92···太陽電應、

14、32いいバイパス・ダイオード、

1 2、20、38、40……因力輝子。

28、30・・・・太陽電極ダイオード、

3 4 4 4 4 - 1.

5 2 · · · · 下 鄉 裝 面 、

5 4 基板、

5分・・・・ # 形と化ガツウム圏、

5 8・・・・ρ形ヒ化ガリサム圏

ij () ····р — л 接省路、

6 2・・・・ p 形アルミニューム・ヒ化ガリウム層、

6.4・・・・ 自然に化ガリウムの付加層。

7 6 、 7 8 -- + + 金銭 換顔 バッド、

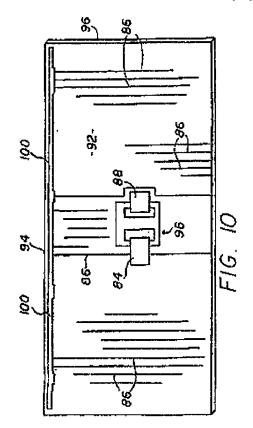
8 2 **** 施線欄、

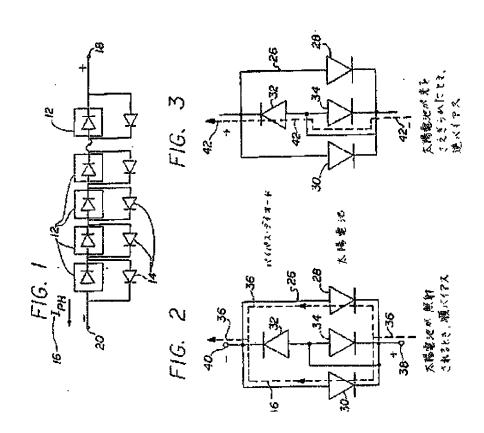
8 4 · · · · · 專氧鈕路、

86 いい出力導体、

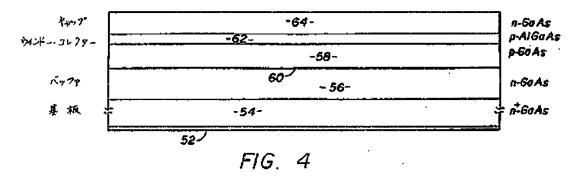
38・・・・バイバス・ダイオードを含む小額減、

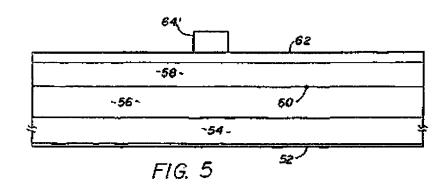
88、180~~~ 導体。

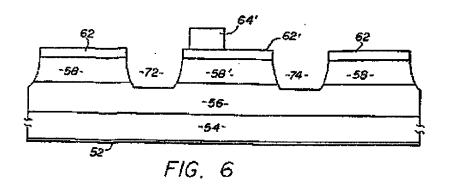


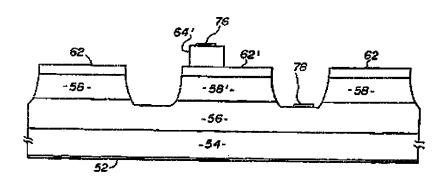


狩開平2-90573 (8)









物期平2-96573 (9)

